知识和进展

台面激光核聚变中子源研究进展*

夏江帆 张杰

(中国科学院物理研究所光物理开放实验室 北京 100080)

摘 要 通过超短脉冲激光与合适的介质相互作用,在普通光学实验室中可以产生聚变中子.经过特殊设计的固体靶结构和特殊安排的级联过程,利用亚 T W 激光即可引发光核反应产生中子.通过台面超强激光与固体靶相互作用,利用对离子的自导通道径向加速机制,可获得较多的高能离子和较多的中子产率.由于超强激光辐照下大的团簇爆炸时可获得大量高能离子,团簇靶实验中实现的中子产率比相似激光能量的固体靶实验高两个量级.文章讨论了上述三种产生中子的途径,对可能的发展方向进行了简单分析.

关键词 台面超强激光,核聚变,中子源

RECENT PROGRESS ON TABLE TOP ULTRA INTENSE LASER INDUCED NUCLEAR FUSION NEUTRON SOURCE

XIA Jiang- Fan ZHANG Jie

(Laboratory of Optical Physics, Institute of Physics, Chinese Acade my of Sciences, Beijing 100080)

Abstract We review the recent development of table- top neutron sources pumped by table- top terawatt(T^3) ultrashort laser pulses. By means of a specially designed target structure and cascade process, sub-terawatt lasers are capable of producing substantial amounts of neutrons through photonuclear reactions. Through the interaction of a well-designed ultra-intense laser with a solid target, a relative strong ps laser pulse can mega-ampere ion currents energy of 50 –150 keV, providing an opportunity to obtain large neutron yields at the laser focus. The explosion of large atomic clusters irradiated by fs laser pulses has produced a superheated microplas ma that ejects ions with kinetic energies up to 1 MeV, with a much higher meutron yield than that in solid target experiments irradiated by a similar fs laser. These interesting approaches, as well as some important physical details, are discussed and analyzed.

Key words table top ultra intense laser, nuclear fusion, neutron source

无论是物理学理论上的进展,还是实验上的突破,在物理学的发展过程中总是伴随着技术的进步与装置的革新.在普通实验室中,按照科研人员的需要产生高产额的中子以供科研与生产之用,是激光核聚变、等离子体物理研究和强场物理研究中的一个重要目标,它不仅具有重要的科学意义,而且也有实用价值.

中子没有电荷,没有静电作用,几乎不与核外电 子发生作用,而主要与原子核发生作用.中子与原子 核的相互作用表现比较简单,因此是研究核相互作 用最好的最有利的工具.不仅如此,中子与物质相互 作用机理完全不同于电磁辐射(如 x 射线与 y 射 线),也不同于带电粒子(如β射线与α射线等),这 种特性使中子在许多方面有着独特的应用.正因为 如此,中子不仅成为物理学基础研究的重要手段,而 且还被广泛应用于活化分析、中子照相术、中子治 癌、中子辐射育种、中子测水分、中子测井、生产放射 性同位素和核燃料以及材料物理研究等方面.

历史上最早的中子源是α发射体与某种靶核 (金属铍及硼)粉末的均匀混合物,即所谓(α,n)中子 源.与此相应,由 x发射体与某种靶(铍或氘)相混 合,就得到了(x,n)中子源.除此之外,钚与铀等元素

 ^{*} 国家高技术惯性约束聚变主题和激光技术主题资助项目
 1999 - 09 - 14 收到初稿,1999 - 11 - 12 修回

在裂变反应中也会发射中子,即可通过重核自发裂 变来产生中子.这三种放射性同位素中子源价格便 宜,易于制备与操作,缺点在于中子强度很低,发射 中子时常伴随着 x 辐射,而且这种源必须利用自然 界中存在的或在加速器、反应堆或核爆中生产的放 射性同位素,同时伴随着放射性物质泄露的危害.

加速器的出现大大提高了中子源的强度.利用 加速的氘核、质子或 a 粒子作为轰击粒子与靶核分 别发生(d,n)、(p,n)或(a,n)反应,由于带电粒子的 束流强度可以达到很高(mA级甚至更高),因此带 电粒子加速器可获得比天然放射源高得多的中子强 度,而且利用自然界中的稳定元素也能产生高产额 的中子.进一步提高中子产额(或强度)的手段是利 用裂变反应堆.当前利用裂变核反应堆获得了很高 强度的中子源.然而,无论是带电粒子加速器中子 源,还是裂变反应堆中子源,都存在辐射环境复杂、 装置结构庞大等缺点,特别是后一点,使得基本上不 可能在普通实验室环境下利用中子.

从各种中子源的特点和发展趋势来看,中子源 发展主要是沿着电子束、离子束和激光束"三束"可 控聚变和裂变这条途径^[1].而在普通实验室中实现 聚变中子源利用,则唯有利用建立在啁啾脉冲放大 (CPA)技术基础上的超短脉冲激光与合适的介质相 互作用才有可能.

1 超强激光与物质相互作用

超强激光与物质相互作用的一个最重要的思想 就是通过相互作用获得能量远大于激光光子能量的 电磁辐射或高能粒子,例如 X射线、Y射线、超热电 子、正电子、中子等.不过,不同密度的介质与超短脉 冲激光的相互作用表现出相当不同的性质,具有完 全不同的机理.

当物质密度很低时(气体),超强激光辐照所形成的等离子体的性质通常并不因为激光功率的提高而改变.在实际中,低密度气体与超强激光相互作用的研究主要受到 x射线激光发展的推动.对原子密度很低的情况(<10¹⁹ cm⁻³),电子与离子在激光脉冲长度内无相互碰撞.产生等离子体的主要机制是原子在激光场中的直接光电离.在当前感兴趣的强度范围内,这种电离主要是通过隧道电离的方式进行.在由隧道电离形成的等离子体中,加热等离子体主要有三种机制:首先是阈上电离(ATI),这是一种单原子效应.在电离过程中,电子从激光场中获得了

高于所需要的电离能的附加能量.根据 Burnett 和 Corkum的计算^[2],阈上电离所给出的电子能量分 布是非 Max well 的,这一分布的峰值距离零点很近, 表明等价的电子"温度"很低.事实上对于~1017 W• cm⁻²的激光强度,ATI 电子温度 ≤50eV,这一点在 光电离的、低密度等离子体的实验中已经得到了证 实[3].另一种机制即所谓逆韧致吸收,也就是电子 与气体中其他粒子的库仑碰撞.通常情况下,这一机 制所导致的能量沉积比 ATI 要小得多[4],特别对于 亚皮秒激光和低离子密度(<10¹⁹ cm⁻³),逆韧致吸 收几乎可以忽略不计.最后一种机制则是亚密等离 子体中的受激 Raman 散射(SRS),计算[5]与实验[6] 均表明,对低于10¹⁸ W·cm⁻²的激光强度和小于10¹⁹ cm⁻³的电子密度而言.SRS 也是不重要的.因此.对 于超短脉冲而言,强度低于10¹⁷⁻¹⁸ W•cm⁻²的激光 与低密度气体(<10¹⁹ cm⁻³)相互作用中电子温度很 低(≤50e V),对于等离子体的加热是极不充分的.

正是由于低密度气体与超短脉冲激光相互作用 的以上特点,使得人们开始把注意力越来越集中到 激光与固体靶相互作用方面.然而高温、高密等离子 体中的相互作用机理比气体等离子体中的相互作用 机理要复杂很多,不仅与脉冲激光的强度、能量、脉 宽、光谱等因素有关,而且与固体靶的材料与结构也 有十分密切的关系.例如,不同强度、不同脉宽的激 光在不同密度等离子体中的吸收过程就是完全不同 的.对于超短超强激光与固体靶的相互作用,迄今缺 少统一完整的理论处理,只存在一些基本认识:

(1)超短脉冲辐照固体靶的初期,固体表面薄层 中的原子被迅速离化,等离子体还来不及膨胀,形成 接近固体密度的等离子体.在离化过程中,直接吸收 激光能量之后的超热电子也有可能起到重要作用.

(2) 在固体密度的等离子体中,碰撞加热、共振 吸收以及大量的等离子体不稳定性都可使激光能量 沉积到等离子体中,使等离子体被迅速加热,吸收效 率可以很高.除此之外,超强激光脉冲与固体靶相互 作用中的打洞效应^[7]使得光脉冲能穿过临界面,激 光场可直接加热高密等离子体,大大提高了吸收效 率.

(3) 在超短脉冲激光 - 固体靶相互作用过程中, 由于脉冲宽度极窄,因此在激光脉冲宽度内,离子基 本上来不及与激光相互作用,激光场主要与固体密 度等离子体中的电子相互作用.在超高强度激光作 用下,电子振荡变为相对论性的;激光能量转变为电 子动能,由此得到相对论性的超热电子^[8-10].

29卷(2000年)5期

(4)由此形成的相对论性等离子体具有一系列 特殊的性质.主要由于强的超热电子流的存在,等离 子体中具有超高磁场(百兆高斯或更高)^[11,12];超强 的激光场所具有的超高光压(千兆巴或更高)使得等 离子体中的离子有可能被加速到 Me v^[13];固体密 度的高温等离子体具有丰富的 x 射线辐射和核辐 射^[14].正是由于以上特点,超强激光与固体靶相互 作用成为激光物理、原子分子物理、等离子体物理与 天体物理等许多领域的科学家感兴趣的对象,并且 一直都是强场物理的研究中心之一.

气体靶主要是单个原子的集合,激光-气体靶 相互作用实际上是激光与单个原子的相互作用;与 之形成鲜明对比的激光-固体靶相互作用则是激光 与许多原子的集体相互作用.正是在这个意义上,一 团原子的集合即团簇与激光的相互作用就成为两者 之间的桥梁,个体效应与集体贡献都体现在强场下 的团簇光物理过程之中.

较大的团簇(>100Å)可视为一个高密度的小 球,通常假定它具有均匀的温度,电子速度为麦克斯 韦分布,密度在团簇扩张时为均匀的.在超短脉冲激 光与团簇的相互作用过程中,团簇的电离是场电离 与碰撞电离共同作用的结果,团簇的加热主要是通 过逆韧致吸收机制,团簇的扩张则是流体动力学扩 张与库仑爆炸同时起作用的结果[15]

激光与团簇相互作用的最早阶段是通过直接的 光电离产生等离子体的初始电子与离子的,理论上 采用周期平均的隧道电离来进行计算[16].计算结果 表明,对亚皮秒脉冲,只要大约10¹⁴ W·cm⁻²的激光 强度即可实现很大的隧道电离,因此隧道电离对离 化原子的作用是很强的.不过.对于团簇中很高的原 子密度,电子与离子之间的非弹性碰撞产生更高离 化态的机制很快就占据了优势.严格说来,碰撞电离 分两种情况:一种是其速度为麦克斯韦分布的热电 子导致的碰撞电离:另一种则是随激光场作振荡的 电子导致的碰撞电离.很显然,前者随热电子温度的 升高而上升,而后者则随着电子离化时的有质动力 势而呈现复杂的特征.当电子温度与有质动力势相 当时,两个碰撞机制给出的离化率相近.在典型的团 簇条件下,热电子碰撞电离可使 Ar⁸⁺在 0.3fs 内离 化为 Ar⁹⁺.不过,热电子碰撞电离与电子温度有关, 因而随着团簇的加热而变化.

对团簇的加热主要是通过逆韧致吸收^[17].激光的大部分能量为自由电子所吸收,其加热速率可采用电介质球模型来计算.利用经典电动力学中的计

算结果,可直接得到加热速率随激光强度、频率、电子密度以及电子电离碰撞频率的变化关系.结果表明,在团簇膨胀开始之前,团簇内电子密度远远高于临界密度,对团簇的加热并不快.随着团簇的膨胀,当电子密度为3倍临界密度时,介质球内部场达到最大,它对激光的吸收也达到最大.团簇继续膨胀时吸收重新变小.这里出现的吸收峰值的高度和宽度与电子-离子的碰撞频率有关,碰撞频率越小,吸收峰越窄,峰值越高,电子能被加热到更高温度.事实上,对团簇主要的加热正是出现在 n_e = 3 n_c 附近的吸收峰,超热电子正是在这一区域出现的^[18].随后由于团簇扩张中的电子-离子碰撞,超热电子的部分能量被传递给离子.

团簇爆炸是团簇光物理中最重要的一环,高能 离子主要就是在这一过程中获得的,许多小组都深 入研究了这一过程^[19-22].Last 等对小团簇库仑爆 炸的研究表明^[19],团簇越大,产生的电离越高,库仑 爆炸中离子动能越大,爆炸所需时间越短,库仑爆炸 越强烈.当团簇较大时,不仅由于电荷分离导致的库 仑压强将起作用,而且在团簇内部,超热电子的高速 运动所产生的流体动力压强也将发生作用^[22].特别 是在团簇扩张开始后,流体压力将变得更加重要.

2 核反应与中子的产生

产生中子是惯性约束核聚变的核心内容之一, 聚变中子的产生具有几乎和惯性约束核聚变同样漫 长的历史[23,24].80年代建造的重要的多束大能量 巨型激光系统的主要竞争点之一就在于获得最高产 额的中子[25].不过.无论是传统的向心聚爆激光核 聚变方案,还是快点火方案,由于中子的射程很长, 在能量循环中是不考虑中子的,中子只是作为核聚 变反应的副产物出现的.但另一方面,如果把兴趣放 在激光聚变装置里作为中子源的潜在可能性方面, 考虑强激光与等离子体相互作用中产生中子的可能 性.那么原则上常规中子源中用于产生中子的各种 核反应,例如(a,n),(d,n),(p,n)以及(y,n)等等都 是可行的途径.在超短脉冲激光出现之前,特别是在 超短脉冲激光啁啾技术被发明之前,激光中子的产 生都须利用大型激光设备.以掺钛宝石自锁模激光 器为代表的超短脉冲的出现和 CPA 技术的发明.使 得普通实验室就能用台面 T W(10¹² W)装置引发核 反应,产生中子.

在台面激光条件下,功率 P≤1TW,强度 I≤

物理

• 272 •

10¹⁸ W•cm⁻²,导致中子产生的核反应有以下几种可能:

(1) 光核反应.在强场物理领域,强激光与固体 靶相互作用中的高能产物中,人们研究最透彻的除 了 x 射线之外,就得算超热电子了.人们已经基本 弄清楚了超热电子的能谱分布、空间角分布等重要 物理量.利用这些 Me V 电子,通过韧致辐射获得 Me V 的光子,就可能通过光核反应产生中子.因此, 经过特殊设计的固体靶结构,通过特殊安排的级联 过程,利用亚 T W 激光就有可能产生强度足够高的 中子^[26].

(2)聚变反应.严格来说,光核反应并不是聚变 反应.引发聚变反应的关键是将离子加热到足够高 的温度,初步的估计是其动能足以克服库仑位垒,对 ²H或³H而言,这只需要大约 T>5×10⁷K即约 5keV即可,但在实际上,要考虑原子核的能量分布, 反应几率随其相对能量的变化等因素,为了提高中 子产率,通常要求将氘氚加热到 50—100keV.具有 这一动能的离子在碰撞中将发生聚变反应,释放出 不同能量的中子:

 $D + D \rightarrow {}^{3}$ He(0.82 MeV) + n(2.45 MeV), (1)

 $D + T \rightarrow {}^{4}He(3.5 \text{ MeV}) + n(14 \text{ MeV})$. (2)

因此,实现聚变中子源的关键在于加热离子.不 过,在我们讨论加热离子的几种方案之前,先讨论一 下超短脉冲与固体靶相互作用中利用光核反应产生 中子的问题.

提出光核反应的主要原因是电子诱导核反应的 反应截面比相应的光诱导截面小几个数量级,同时, 利用激光场直接击碎核或引起核衰变要求非常高的 强度,甚至远远超出当前有可能实现的激光强度.因 此,光核反应实际上是三步式级联过程的最后一步, 而相应的光核反应靶为三层结构,如图1所示.



图 1 激光诱导的光核反应靶结构 1 为低 Z烧蚀层; 2 为高 Z 韧致辐射转换层; 3 为光核反应层; 4 为预等离子体

具体步骤如下:

(1)在亚密等离子体中产生 MeV电子

亚密等离子体由于具有比固体密度等离子体长 得多的加速长度,而其加速力则基本不变,因此有可 能使大量电子获得更高的电子能量.利用预脉冲在 固体表面上产生约 50µm 厚的亚临界密度等离子体 层与主脉冲的相互作用,可产生高达数个 Me V 甚 至数十个 Me V 的电子^[27-29].利用预脉冲在低 Z材 料上产生预等离子体有助于实现这一目的.

(2) 在高 Z 靶上通过韧致辐射获得 Me V 光子

利用上一步产生的超热电子,通过韧致辐射获得高能光子.事实上,对于产生强的 x 射线超短脉冲或 x 射线源而言,这一过程本身也是非常重要的. 为了提高韧致辐射光子效率,要求使用厚靶(对入射电子而言);又由于韧致辐射截面与 z 的强烈依赖关系,韧致转换层必须为高 z 材料.

(3) 通过(x,n) 反应产生中子

当 x 光子能量高于 1.02 Me V 时,在韧致转换层 上即可实现正负电子对的产生.而当 x 光子能量高 于 1.7 Me V 时,在第三层 Be 靶上即可获得中子, x 光 子能量进一步提高时,获得中子的反应也越来越多.

 $Y + {}^{9}Be \rightarrow n + {}^{8}Be , E_{Y} > 1.7 \text{ MeV},$ (3)

 $Y + D \rightarrow p + n$, $E_{\gamma} > 2.2 \text{ MeV}$. (4)

模拟计算表明,利用亚皮秒 TW激光在 30μm 厚的低 Z烧蚀材料中获得了10¹⁰个 E>1 MeV的电 子,这些电子在 70μm 厚的 Ta 靶材中获得了8×10⁷ 高于1 MeV的光子,这些光子在 Be 靶或 D₂O 靶中 可产生~4×10⁴ 中子,这些中子不仅易于观察到, 而且还可以在材料科学、医学以及核工程等领域加 以利用,成为实用的中子源.目前,在大型激光装置 上,光核反应早已实现,但在台面装置上,还只是理 论设想.无论如何,这是一条很有希望的途径,值得 尝试.

3 强场固体靶聚变中子源

对于超短脉冲(<100fs)激光,不考虑在激光等 离子体相互作用中离子运动的影响,当然也就不考 虑离子运动本身.这些研究把离子视为不动的等离 子体,在激光场作用下只考虑电子的运动.这一研究 方法,对于研究电子的运动特征、X射线激光、Y射 线发射、超热电子的产生与传输以及快点火等等问 题无疑是恰当的.另一方面,对离子的加速具有比加 速电子更加重要的意义,因此.考虑在激发离子成分

29卷(2000年)5期

的典型时间尺度上的等离子体演化过程就成了当务 之急的重要工作.

针对所要考虑的基本物理过程, Goloviznin 和 Schep 提出了离子在自导通道中的径向加速模型^[30].利用这一简单的数学模型,考虑强激光脉冲 辐照固体靶时驱动的离子电流,当电流强度达兆安 培,离子能量达 50 -100ke V时,即可用于直接产生 DD或 DT 聚变.

在激光-固体靶相互作用过程中,等离子体中 的物理过程随着激光功率的升高而发生变化.不过, 只有当通道自导发生时,物理过程才会发生重大变 化,此时不仅由于等离子体波振幅的增长而引起超 热电子的产生与加速,而且激光脉冲的传播特征也 发生变化.

一般说来,等离子体的折射率与在其中传播的 激光功率有关.当激光功率提高到相对论强度时.折 射率随径向发生变化.对于中心强外围弱的激光分 布,等离子体表现为正透镜,这就是相对论性的自聚 焦.与这一效应对应的激光功率称为相对论性的自 聚焦临界功率^[31]: P_c≈16.5 n_c/ n_e(GW),其中 n_c 为临界密度, n。为实际的电子密度.数值模拟[32]表 明,当激光功率进一步提高时,这一效应显现出新的 特征.当激光功率达到临界功率 P。时,焦斑处的强 度将由于自聚焦而增长.而当激光功率进一步增加 到 P≈3-4P。时,激光光束将出现第二个焦点,进 一步提高激光功率将获得越来越多的焦点,直至这 些焦点汇合成一条通道,这就是相对论性的自导通 道.最近,通过光散射成像系统进行的空间分辨实 验[33],证实了当激光功率增加时等离子体中多个焦 点的形成与等离子体通道的扩展.当激光功率达到 ~9 P。时,通道长度达到 2 倍瑞利长度,在这样的自 导通道中传播的激光脉冲,其表现如同一个具有给 定纵向与横向长度的刚体,这一具有径向分布的非 均匀性光场所具有的有质动力即可作为加速力,在 将带电粒子排出其所占区域的同时使其加速.

我们在考虑激光场中电子运动的时候,通常假 定离子为不动的背景,同样,在考虑离子运动时,认 为电子动能可忽略不计,这就是绝热近似.在绝热近 似下考虑离子的运动,其运动方程可用牛顿方程的 形式给出,加速力为有质动力:

$$\vec{r} = -\frac{m}{M_{\rm i}} \frac{\partial r_{\rm f}^2(r,t)}{\partial r} , \qquad (5)$$

式中 $\eta = eE_0 / m\omega_0$, m 为电子质量, M_i 为离子质量. 采用极坐标, r 为离子位置与激光中心轴的径向

距离.不难看出,有质动力可完全由激光脉冲参数决定,而与等离子体参数无关.假定轴上强度为p,则 离子可被加速的最大动能为 $\varepsilon_{max} = mn_0^2/4$.对相对 论性激光强度,取 $p/c \approx 1$,离子最大动能可达 130ke V,离子是否可达到这一动能取决于激光脉冲 的长度与宽度之比.令离子径向加速距离正好为激 光光斑半径,则最短的不限制离子动能增长的脉冲 长度为

$$L/a \approx \frac{1}{\eta} \left| \frac{8 M_{\rm i}}{m} \right|^{1/2}, \tag{6}$$

当 $p/c \approx 1$, $M/m \sim 4000$ 时, $L/a \approx 150 - 200$.这 意味着实现离子径向加速对激光脉冲形状提出了要 求:对聚焦半径为 5 $-10\mu m$ 的光束,其脉冲长度约 为 2 -5pa.

模拟计算表明,对激光功率 $P \approx 1.1 \text{ TW}$ 、脉宽 2.5ps、聚焦半径 5µm、L/a = 150、等离子体密度 n_0 = 3 × 10²⁰ cm⁻³的情况,加速离子总功率可达 0.08 TW,平均离子能量为 40ke V,离子总电流为 2 MA.图 2 给出了这一简单的模拟得到的离子的加 速情况.



图 2 径向加速模型得出的离子能量谱与总功率
 (a)加速离子总功率随激光脉冲纵横比的变化(*a*=5μm, η/c=1);
 (b)离子数密度随离子速率(能量)的分布(*L*/*a*=150, η/c=1)

这一强大的高能离子流足以引起 **D** D 聚变或 **D** T 聚变,并产生大量可观测到的中子,实际中子数 与周围等离子体温度、长度等参数有关.计算还表 明,当脉冲长度变短时,中子产额急剧下降,从 *L/a* =100 到 *L/a*=30,中子产率下降了五六个数量级, 如图 3 所示.这一结果表明,当脉宽较短时,自导通 道中的径向加速机制不再发挥作用,离子加速机制 主要是超短脉冲通过之后,在等离子体中形成的向 里传播的冲击波将离子沿激光传播方向推动^[34,35]. 不过,这种加速机制在 $T < 10^{18}$ W·cm⁻²时几乎不起 作用,只有在 $I \ge 10^{20}$ cm⁻²时才有显著的效果,并随 着强度的进一步增长而迅速增强.



1997年, Norreys等[36]在英国卢瑟福实验室用 20J J. 054µm J. 3ps 激光,聚焦 12-15µm,辐照~ 120µm厚的(C,D,), 靶,获得最多达7×107中子/ 球面度的产率,其得到的中子飞行时间(time of flight, TOF)信号如图 4 所示.随后, Disdier 等[35]在 法国里梅尔实验室用 7J、529nm、300fs 激光,聚焦 5um,辐照 400um 厚(CD₂), 靶,获得 10⁷ 的中子产 率.这两个产率明显高于德国马普量子光学研究所 在台面超短脉冲激光等离子体实验[37]中的中子产 率, Pretzler 等用 200 mJ、790 nm、160fs 激光,聚焦 4.5µm,辐照 200µm 厚(C2D4) n 靶,并进行了预脉冲 实验,获得了140中子/发的产率,不仅单发产率较 低,而且单位能量产率也较低,其优势在于可重复频 率(10 Hz) 工作.我们认为,在前两组实验中,对离子 的电磁冲击波轴向加速机制已经发生作用,促使离 子有较大加速;而在后一组实验中,轴向加速机制不 适用,自导通道径向加速的时间又不够,不足以获得 较多的高能离子和较多的中子产率.因此,在激光固 体靶聚焦中子源的研究中,在普通实验室中实现可 重复频率工作,需要使用 ps 级的 T³装置驱动源以 满足径向加速要求.

29卷(2000年)5期



4 强场团簇靶聚变中子源

在激光 - 固体靶相互作用中,对离子的电磁冲 击波轴向加速机制要求 *I* > 10¹⁹ W·cm⁻²才能将足 够数量的离子加速到能够产生大量中子的水平,而 自导通道中的径向加速机制则要求 ps 激光,自导通 道的形成又要求 TW 激光,这表明要产生大量中子 需要利用焦耳级的激光驱动源,而且聚焦要求很严 格.所有这些都对在普通实验室实现高重复频率的 聚变中子源的实用化造成了困难.最近,Ditmire 等^[38]在美国利弗莫尔实验室的工作为台面激光核 聚变中子源的研究带来了一线曙光,其实验装置如 图 5 所示.



通过超短脉冲与物质相互作用将离子加热到超高温度,是一件十分困难而又有意义的工作.无论是自导通道中的径向加速机制,还是电磁冲击波轴向加速机制,都有可能将离子加速到几十 ke V 甚至 Me V 的高温,然而它们都需要有相对论性的激光强度.在非相对论性的激光强度领域,小分子(2-10 原子)的库仑爆炸曾经获得了10-100e V 的离子动能^[39].后来,在小的团簇(<100 原子)实验中,通过库仑爆炸将离子能量加速到 500-1000e V^[40].对气

体团簇在超短脉冲激光加热下的爆炸动力学的研究 主要集中于稀有气体上.1996年, Dit mire 等[21]用强 度为 2×10¹⁶ W·cm⁻²的 Ti: S 激光辐照 Xe 团簇,结 果发现,当团簇内原子数低于100时,观察不到 ke V 离子:团簇内原子数为400时,最大离子动能为 250ke V,平均离子动能为 28ke V:进一步增大团簇 获得了更高的离子动能,当原子数达到 2500 时,观 察到大量 MeV离子,平均离子动能约为 45keV,此 时,实验上测到的离子能谱如图 6 所示.1997 年, Lezius 等^[22]用强度达 5×10¹⁷ W·cm⁻²的 Ti: S 激光 对 Ar 团簇和 Xe 团簇进行实验.在 Ar 团簇中含有 1.8×10⁵个原子,所获得的离子动能与其电离态有 关,并可用 $E(q) = q^2 a_c$ 拟合,其中 $a_c = 160 \text{ eV}, q =$ 1,...,8 表示 Ar 的 +1 -+8 离化态.实验在更高的 离化态和更高的动能区(>250ke V)没有发现大量 离子的存在.在含有 2.0×10⁶ 个原子的 Xe 团簇中, 获得了最高达1 Me V 的 Xe³⁰⁺离子.



最近的这两组实验的一致性表明了团簇在超短脉冲加速离子中的重要性,而其不一致则揭示出团簇的爆炸动力学中的复杂性.大致说来,在团簇中离子在激光场中的加热有三种理论.七八十年代曾经讨论过的绝热膨胀机制^[41,42]在超短脉冲激光与团簇相互作用中已经证明是不可能的^[18],现在的问题是库仑爆炸与流体动力学扩张,哪一种机制在团簇爆炸,加速离子中起主导作用,这个问题至今仍然是争议的焦点之一.我们认为,团簇爆炸、离子加速是一个十分复杂的过程.从激光辐照团簇开始,离化、加热与团簇扩张这三个过程在时间上并不是按照先后顺序依次完成的.强激光的光致电离获得最初的电子之后,碰撞电离,逆韧致加热以及团簇的扩张已经同时开始,并互相影响.一方面,激光最初的光致电离情况将随团簇的大小和激光强度的不同而不

同,并将影响下一步过程的进行.另一方面,在不同 时刻,不同的离化程度、不同的空间电荷累积程度、 不同的电子温度与密度,对于这三个过程的进行的 影响是不同的,使得最终获得的离子能量也呈现出 复杂的依赖性.库仑爆炸与流体动力学扩张的相对 重要性,不仅因为团簇的大小不同而出现差异,也会 随着激光强度的不同以及激光辐照之后团簇演化的 不同阶段而表现出不同的特征.因此,对这整个演化 过程的进一步的细致、系统的研究是必要的.

实现团簇聚变的前提条件之一是形成氘(或氚) 的团簇.根据 Hagena 经验公式^[43],原子序数越低, 大团簇的形成越困难;降低温度有利于大团簇的形成.在实验中,将 D_2 气体冷却到 - 170 °C,喷气压力 >30 at m, D_2 气体喷入真空时通过绝热膨胀产生了 平均尺度为 50 Å 的氘团簇.将 120 mJ、35fs、820 nm 激光聚焦到 D_2 气体喷流的出射口处,调节焦斑半 径,当焦斑半径达 100 μ m,对应光强为 2 × 10¹⁶ W• cm⁻²时观察到了最大中子产率~10⁴.图 7 给出了 中子 TOF 谱.通过中子 TOF 谱确定这些中子能量 ~2.45 MeV,即 D D 反应的中子产物所携带能量. 进一步的实验诊断证实,在氘团簇等离子体中氘离



子平均能量不低于 2.5ke V.提高冷却温度或降低喷 气压力后,难以形成大的团簇,激光吸收率明显下 降,难以观察到中子.这就证实了大的团簇是加速离 子并实现 DD聚变反应的关键.

团簇靶实验中实现的中子产率比相似能量的固体靶实验高两个量级.固体靶实验中将激光聚焦到 相对论性强度(~4.5μm)才获得140中子/200mJ 的产率,团簇靶实验中在相当松散的聚焦条件下 (~100μm)即获得10⁴中子/120mJ的产率.松散的 聚焦有更大的焦斑面积,有更长的瑞利长度,因此能 够将更多的氘团簇加热形成更多的超热微等离子 体,因此也有更大的中子产率.这些优点使得团簇靶 方案成为一种更加切实可行的台面激光核聚变中子 源的侯选者.

5 结论

超短超强激光的出现给许多学科和领域带来了 新的机遇与挑战,也使得许多以前认为不可能的事 情成为了可能.综观台面核聚变中子源的几种可能 途径,还很难说哪一种会脱颖而出成为最终的胜利 者.也许随着台面激光技术的发展会出现新的局面, 使得今日的胜利者成为明日的过眼黄花.

我们的讨论中主要针对的是 **D** D 反应或 **D** T 反应,这是因为这些反应具有较低的阈值,事实上, 一些实现中发现了中子产物的各向异性分布^[35],这 可能意味着加速的离子已远远超出了阈值,这使得 更多、更丰富的聚变反应也成为可能.另一方面,我 们在光核反应中已经注意到靶设计的重要性,而在 激光核聚变中,例如在离子的轴向加速中,利用激光 辐照下双薄靶加速的离子对撞^[44],对于降低激光能 量要求,提高中子产率是一条有意义的途径.

参考文献

- [1] 丁厚本,王乃彦.中子源物理.北京:科学出版社,1984
 [DING Hour Ben, WANG Nair Yan. The physics of neutron source.Beijing:Science Press.1984(in Chinese)]
- [2] Burnet N H, Corkum P B.J. Opt. Soc. Amer., 1989, B6:1195

- [3] Glover T F et al. Phys. Rev. Lett., 1994, 73:78
- [4] Rae S C, Burned K. Phys. Rev. A, 1992, 46:2077
- [5] Wilks S C et al. Phys. of Plasma, 1995, 2:274
- [6] Blyth W J et al. Phys. Rev. Lett., 1995, 74:554
- [7] Wilks S C et al. Phys. Rev. Lett., 1992, 69:1383
- [8] Key M H et al. Phys. of Plas., 1998, 5:1966
- [9] Davies J R et al. Phys. Rev. E, 1997, 56:7193
- [10] Yu W et al. Phys. Rev. E, 1998, 58:2456
- [11] Borghesi M et al. Phys. Rev. Lett., 1998, 81:112
- [12] Macchi A et al. Phys. Rev. E, 1999, 59:36
- [13] Borovskij A V, Prokhorov A M. Sov. Phys. JETP, 1994, 79: 81
- [14] Perry M D et al. Phys. Rev. Lett., 1999, 70:265
- [15] Ditmire T et al. Phys. Rev. A, 1996, 53:3379
- [16] Am mosov M U et al.Sov.Phys.JETP,1986,64:1191
- [17] Ditmire T et al. Phys. Rev. Lett., 1997, 78:3121
- [18] Shao Y L et al . Phys . Rev . Lett . ,1996 ,77 :3343
- [19] Last I et al.J.Chem.Phys., 1997, 107:6685
- [20] Ditmire T et al. Phys. Rev. Lett., 1997, 78:2732
- [21] Ditmire T et al. Nature ,1997 ,386 :54
- [22] Lezius M et al. Phys. Rev. Lett., 1998, 80:261
- [23] Floux F et al. Phys. Rev. A., 1970, 1:821
- [24] Brugger R M et al. Nucl. Tech., 1972, 15:14
- [25] Takabe H et al. Plas. Phys. Control Fusion, 1999, 41:475
- [26] Shkolnikv P L et al. Appl. Phys. Lett., 1997, 71:347
- [27] Modena A et al. Nature, 1995, 377:606
- [28] Umstadter D et al. Science, 1996, 273:472
- [29] Nagashima K et al. Phys. Rev. E, 1999, 59:1263
- [30] Goloviznin V V, Schep T J. J. Phys. D, 1998, 31:3243
- [31] P.Sprangle et al. Phys. Rev. Lett .1992,69:2200
- [32] Chiron A et al. Phys. Plas ma, 1996, 3:1373
- [33] Wagner R et al. Phys. Rev. Lett., 1997, 78:3125
- [34] Denavit J. Phys. Rev. Lett., 1992, 69:3052
- [35] Disdier L et al. Phys. Rev. Lett., 1999, 82:1454
- [36] Norreys P A et al. Plas ma Phys. Control Fusion, 1998, 40:175
- [37] Pretzler G et al. Phys. Rev. E, 1998, 58:1165
- [38] Ditmire T et al. Nature, 1999, 398:489
- [39] Codling K, Frasinski L J. Contemp. Phys., 1994, 35:243
- [40] Purnell J et al. Chem. Phys. Lett., 1994, 229:333
- [41] Pearl mand J S, Moose R L. Phys. Rev. Lett., 1978, 40:1652
- [42] Campbell P M et al. Phys. Rev. Lett., 1977, 39:274
- [43] Hagena D F. Rev. Sci. Instrum, 1992, 63:2374
- [44] Obst A W et al. Rev. Sci. Instrum., 1997, 68:618